

1 도체中の電場

図1のように, 导体球 A (半径 a), それと同心の导体球殻 B (半径 b , 厚さ $c - b$)がある。

問 1-1. 一樣な静電場中に导体 A, B をおき, 导体 B を接地した。导体 B 外部の空間, 导体 B 内部, 导体 B と导体 A にはさまれた空間, 导体 A 内部における電場や電荷分布の概略を図に示し, そのようになる理由を説明せよ。

静電場をゼロにし, 导体 A, B にはさまれた空間を電気伝導率 σ の导体 X で満たした後, 导体 A を正電極にして電流 I を流した。ここで, 导体 A, B の電気伝導率は σ に比べ十分に大きいとする。

問 1-2. 中心から r の位置 ($a < r < b$) における電流密度の向きと強さ $i(r)$ を求めよ。

問 1-3. オームの法則 $i = \sigma E$ より, 電場の強さ $E(r)$ を求めよ。

問 1-4. 导体 A の電位 ϕ_A を求めよ。

問 1-5. 导体 X の電気抵抗 R を求めよ。

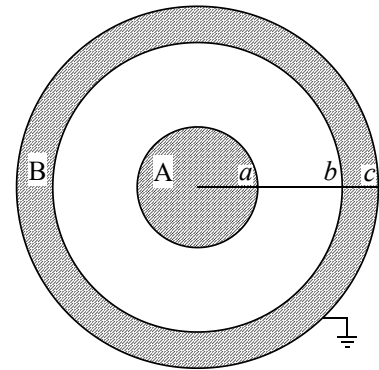


図 1: 导体球 A と中心が一致するように导体球殻 B をおき接地する。

2 ホール効果

半径 a の円柱状の長い導線において, 導線の正電荷密度 $\rho_+ (> 0)$ と伝導電子の電荷密度 $\rho_- (< 0)$ は $\rho_+ + \rho_- = 0$ の関係にある。図2のように, この導線に一樣な電流 I を流すと, 磁束密度 B が発生し, 電荷密度 ρ_- が変化する。必要であれば, 円柱座標の基底ベクトルを e_r, e_φ, e_z とし, $\text{div} \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ を使え。

問 2-1. 電流密度 i の成分 (i_r, i_φ, i_z) を伝導電子の電荷密度 $\rho_- (< 0)$ と平均の速さ $v (> 0)$ で表せ。

問 2-2. I を使って電流密度の強さ $i = |i|$ を表わせ。

問 2-3. 系の対称性とアンペールの法則より, 円柱の軸からの距離 r の $0 < r < a$ と $a < r$ の場合について, 磁束密度の向きと強さを求めよ。(電流密度の強さ i を使え)

問 2-4. 伝導電子にはたらくローレンツ力の向きと強さを求めよ。

問 2-5. 電流を流すことにより, 電荷密度の大きさ $|\rho_-|$ は増えるか減るか? 問 2-3 の結果を使い, 定性的に説明せよ。

問 2-6. 定常状態では, 伝導電子にはたらくローレンツ力と電場からの力が釣りあう。导体内の電場を成分で表わせ。

問 2-7. ガウスの法則より, 電荷分布 ρ を求めよ。ここで, $\epsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$ (c : 真空中の光速) を使ってもよい。

問 2-8. $\rho = \rho_+ + \rho_-$ により, ρ_- を ρ_+ で表わせ。

問 2-9. 導線は全体として電気的中性なので, ρ_- が変化した分だけ导体表面に電荷が現れる。電荷の表面密度を求めよ。

アンペールの法則 $\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \mathbf{i} \cdot d\mathbf{S}$
 ガウスの法則 $\text{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

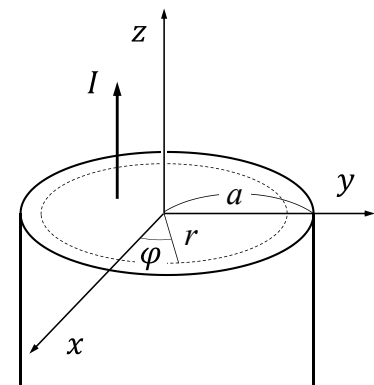


図 2: 円柱状の導線に一樣に流れる電流 I